

(11) Publication number:

2004-087073

(43)Date of publication of application: 18.03.2004

(51)Int.CI.

G11B 7/24 B41M 5/26

(21)Application number: 2003-041921

(71)Applicant : TDK CORP

NATIONAL INSTITUTE OF **ADVANCED INDUSTRIAL &**

TECHNOLOGY

PIONEER ELECTRONIC CORP

SAMSUNG JAPAN CORP

SHARP CORP

(22)Date of filing:

19.02.2003

(72)Inventor: KIKUKAWA TAKASHI

TOMINAGA JUNJI SHIMA TAKAYUKI

TACHIBANA AKIHIRO

FUJI HIROSHI KIN SHUKO

(30)Priority

Priority number: 2002183498

Priority date: 24.06.2002 Priority country: JP

(54) OPTICAL RECORDING/REPRODUCING METHOD, AND OPTICAL RECORDING MEDIUM (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a high reproduction output in all included recording marks and to realize high reproduction durability when recording/reproducing a recording mark string including recording marks smaller than a resolution limit or recording marks each having a dimension which is equal to or larger than the resolution limit but is close to the resolution limit. SOLUTION: In the optical recording medium having a noble metal oxide layer, the noble metal oxide layer is deformed by decomposing a noble metal oxide to form the recording mark string. In the noble metal oxide layer wherein the recording mark string is formed, noble metal particles are irreversibly deposited and the deposited noble metal particles are irradiated with a reproducing layer beam to read the recording mark stream. When a wavelength of the reproducing laser beam is defined as λ and the number of openings in an optical laser beam irradiation system is defined as NA, the recording mark stream includes at least the recording marks of which a mark length is $< 0.37\lambda/NA$.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of rejection] [Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration



[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2004-87073 (P2004-87073A)

(43) 公開日 平成16年3月18日 (2004.3.18)

東京都中央区日本橋浜町2丁目31番1号

浜町センタービル

(51) Int. C1. 7	F I			テーマコード(参考)		
G11B 7/24	G11B	7/24 5	63A	2H111		
B41M 5/28	G11B	7/24 5	11	5D029		
2 • , 2.2	G11B	7/24 5	34G			
·	G11B	7/24 5	35F	•		
0	G11B	7/24 5	38A	•		
	審査請求 未	語求 請求項	類の数 8 OL	(全 22 頁)	最終頁に続く	
(21) 出願番号 (22) 出願日 (31) 優先權主張番号 (32) 優先日 (33) 優先權主張国	特願2003-41921 (P2003-41921) 平成15年2月19日 (2003. 2. 19) 特願2002-183498 (P2002-183498) 平成14年6月24日 (2002. 6. 24) 日本国 (JP)	(71) 出願人 (71) 出願人 (71) 出願人	000003067 TDK株式会社 東京都中央区E 301021533 独立行政法人庭 東京都千代田区 000005016	本橋1丁目1 柴技術総合研 【霞が関1-3	究所	
		(71) 出願人	パイオニア株式 東京都目黒区目 500356706 日本サムスン杉	黒1丁目4番	1号	

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】光記録/再生方法および光記録媒体

(57)【要約】

【課題】解像限界より小さい記録マーク、または、解像限界以上ではあるが解像限界に近いす法をもつ記録マークを含む記録マーク列を記録/再生する際に、含まれる全ての記録マークにおいて高い再生出力が得られ、かつ、高い再生耐久性を実現する。

【解決手段】貴金属酸化物層を有する光記録媒体に対し、貴金属酸化物の分解によって貴金属酸化物層を変形させることにより記録マーク列を形成する。記録マーク列が形成されている貴金属酸化物層において貴金属粒子を不可逆的に析出させ、析出した貴金属粒子に再生レーザーピームを照射することにより記録マーク列を読み出す。再生レーザーピームの波長を入、レーザーピーム照射光学系の開口数をNAとしたとき、記録マーク列は、マーク長が0、37入/NA未満である記録マークを少なくとも含む。

【選択図】

なし

【特許請求の範囲】

【請求項1】

光記録媒体に対し、記録レーザーピームを照射して記録マーク列を形成することにより記録を行い、開口数NAの光学系を用いて波長入の再生レーザーピームを照射して記録マーク列を読み出すことにより再生を行う方法であって、

光記録媒体は、貴金属酸化物を含有する贵金属酸化物層を有し、

記録マーク列は、貴金属酸化物の分解によって貴金属酸化物層が変形することにより形成されたものであり、マーク長が0.37ん/NA未満である記録マークを少なくとも含み

記録マーク列が形成されている食金属酸化物層において食金属粒子を不可逆的に析出させ、析出した食金属粒子に再生レーザーピームを照射することにより記録マーク列を読み出す光記録/再生方法。

【請求項2】

贵金属酸化物層に銀酸化物、白金酸化物およびパラジウム酸化物の少なくとも1種が含有される謫水項1の光記録/再生方法。

【謫求項3】

光記録媒体が、貴金属酸化物層を挟むように第1誘電体層および第2誘電体層を有する請求項1または2の光記録/再生方法。

【謫水項4】

光記録媒体が金属および/または半金属を主成分とする光吸収層を有し、光吸収層と贵金属酸化物層とが第2誘電体層を挟むように存在する額求項3の光記録/再生方法。

【謫求項5】

光吸収層が少なくともSbおよび/またはTeを含有する鏑求項4の光記録/再生方法。

【 謫 求 項 6 】

光記録媒体が第3誘電体層を有し、第3誘電体層と第2誘電体層とが光吸収層を挟むように存在する鏑水項4または5の光記録/再生方法。

【謫求項7】

光記録媒体が金属および/または半金属を主成分とする反射層を有し、反射層と光吸収層 とが第3誘電体層を挟むように存在する請求項6の光記録/再生方法。

【謫求項8】

贵金属酸化物を含有する贵金属酸化物層を有し、前記贵金属酸化物が白金酸化物および/ またはパラジウム酸化物である光記録媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、光の回折によって決定される解像限界近傍およびこの解像限界よりも小さい寸法をもつ記録マークの記録および再生が可能な光記録/再生方法と、 光記録媒体とに関する。

[0002]

【従来の技術】

通常、レーザーピームを用いた再生方法では、光の回折によって決定される解像限界が存在する。この解像限界は、レーザーピームの波長入とレンズの開口数NAとによって決定される。カットオフ空間周波数は2NA/入なので、記録マークの長さと、隣接する2つの記録マーク間にあるスペースの長さとが同じである記録マーク列は、その空間周波数が2NA/入(ラインペア/nm)以下であれば読み取り可能である。この場合、読み取り可能な空間周波数に対応するマーク長(=スペース長)は、

 $\lambda / 4NA = 0$. 25 λ / NA

となる。すなわち、配列ピッチ O. 5 入/NA未満、マーク長 O. 2 5 入/NA未満の記録マーク列を読み出して再生信号を得ることはできない。したがって、 髙密度に記録された信号を読み出すためには、 入を小さくする、および/または、 NAを大きくすることが

50

40

30

有効であり、これらに関して多くの技術的検討が行われている。

[00003]

一方、解像限界をより小さくしようとする検討とは別に、解像限界より小さい記録マークを読み出すための技術として、様々な超解像再生技術が提案されている。超解像再生技術としては、たとえば、レーザー照射によって開口等を生しる機能を有する層を媒体内に設けることによって、媒体内で実質的にNAを高める技術が提案されている。

[0004]

[0005]

[00006]

【非特許文献1】

JPn. J. APPI. Phys. Vol. 89 (2000) PP. 980-981

【発明が解決しようとする課題】

本発明の目的は、光の回折によって決定される解像限界より小さい記録マーク、または、 解像限界以上ではあるが解像限界に近い寸法をもつ記録マークを含む記録マーク列を記録 /再生する際に、含まれる全ての記録マークにおいて高い再生出力が得られ、かつ、高い 再生耐久性を実現するごとである。

[0008]

【課題を解決するための手段】

上記目的は下記(1)~(8)の本発明によって達成される。

(1) 光記録媒体に対し、記録レーザーピームを照射して記録マーク列を形成することにより記録を行い、開口数NAの光学系を用いて波長入の再生レーザーピームを照射して記録マーク列を読み出すことにより再生を行う方法であって、

光記録媒体は、贵金属酸化物を含有する贵金属酸化物層を有し、

記録マーク列は、貴金属酸化物の分解によって贵金属酸化物層が変形することにより形成されたものであり、マーク長が0.872/NA未満である記録マークを少なくとも含み

.

00

20

記録マーク列が形成されている贵金属酸化物層において贵金属粒子を不可逆的に析出させ、析出した贵金属粒子に再生レーサービームを照射することにより記録マーク列を読み出す光記録/再生方法。

- (2) 贵金属酸化物層に銀酸化物、白金酸化物およびパラジウム酸化物の少なくとも 1種が含有される上記(1)の光記録/再生方法。
- (3) 光記録媒体が、贵金属酸化物層を挟むように第1誘電体層および第2誘電体層を 有する上記(1)または(2)の光記録/再生方法。
- (4) 光記録媒体が金属および/または半金属を主成分とする光吸収層を有し、光吸収層と母金属酸化物層とが第2誘電体層を挟むように存在する上記(3)の光記録/再生方法。
- (5) 光吸収層が少なくともSbおよび/またはTeを含有する上記(4)の光記録/再生方法。
- (6) 光記録媒体が第3誘電体局を有し、第3誘電体層と第2誘電体局とが光吸収層を挟むように存在する上記(4)または(5)の光記録/再生方法。
- (7) 光記録媒体が金属および/または半金属を主成分とする反射層を有し、反射層と 光吸収層とが第3誘電体層を挟むように存在する上記(6)の光記録/再生方法。
- (8) 貴金属酸化物を含有する貴金属酸化物層を有し、前記贵金属酸化物が白金酸化物および/またはパラジウム酸化物である光記録媒体。

[0009]

【発明の実施の形態】

本発明の発明者らは、貴金属酸化物層を有する媒体において、貴金属酸化物層を記録層として用い、この層に解像限界より小さい微小な記録マークまたは解像限界より大きいが解像限界に近い微小な記録マークを記録し、 値以上の再生パワーで再生を行うことによって、超解像再生において高いCNRが得られ、かつ、高い再生耐久性が得られることを見いだした。

[0010]

図1 (A) に、本発明の記録/再生方法が適用される光記録媒体の好ましい構成例を示す。この光記録媒体は、基板(図示せず)上に、第1誘電体層31、貴金属酸化物層4、第2誘電体層32、光吸収層5 および第3誘電体層33をこの順で設けたものである。貴金属酸化物層4はA9O×(×=1)から構成し、光吸収層5はA9-In-8b-Te合金から構成し、誘電体層31、32、33は区nS-SiO2から構成してある。記録/再生のためのレーザービームは、基板を通して貴金属酸化物層4および光吸収層5に照射される。

[0011]

この媒体の特定の記録トラックに対し、開口数NA=0.60の光学系を用いて波長入=685mmの記録レーザーピームを照射することにより、配列ピッチ400mm(マーク長200mm)の記録マーク列を記録した。記録レーザーピームは、記録パワーレベル(1mW)の2種のパワーレベルをもつように強度変調したものである。すなわち、記録パワーは10mWとした。次いで、再生パワートで1mWまたは4mWとして再生を行い、CNRを測定した。その結果、再生パワー1mWではCNRが得られなかったが、再生パワー4mWで41dBという高いCNRが得られた。この場合、解像限界ピッチが580mm、解像限界マーク長が265mmなので、本発明により、超解像再生において従来にない高CNRが得られたことがわかる。

[0012]

図14(A)に示す媒体は、贵金属酸化物層4をPtO。(ソ=2)から構成したほかは図1(A)に示す媒体と同じ構成である。この媒体に対し、記録パワーレベルを10.5mWに変更したほかは図1(A)に示す媒体と同条件で記録を行い、CNRを測定した。その結果、再生パワー1mWではCNRが得られなかったが、再生パワー4mWで40dB以上のCNRが得られた。

[0013]

50

40

再生パワー1mWで再生した後の図1(A)に示す媒体について、断面の透過型電子顕微鏡(TEM)写真を図1(B)に示す。また、再生パワー4mWで再生し、次いで、再生パワーを1mWとして再び再生した後のこの媒体について、断面のTEM写真を図1(C)に示す。また、再生パワー1mWで再生した後の図14(A)に示す媒体について、断面の透過型電子顕微鏡(TEM)写真を図14(B)に示す。また、再生パワー4mWで再生し、次いで、再生パワーを1mWとして再び再生した後のこの媒体について、断面のTEM写真を図14(C)に示す。これら各図に示す断面は、記録トラックとほぼ平行、すなわち記録マーク列とほぼ平行である。

[0014]

[0015]

図1 (C) から、4mWのパワーで再生した後には、記録時に形成された空洞の輪郭に変化は認められないが、空洞中のA3粒子40が顕著に増えていることがわかる。すなわち、再生レーザーピーム照射により、A3粒子の析出が生じたことがわかる。なお、空洞中においてA3粒子40は均一に分布しているわけではないが、分布の不均一さによる再生信号の欠落は認められなかった。

【0016】 一方、図14(B) および図14(C) から、貴金属酸化物層4をPtO、から構成した場合にも、貴金属酸化物層4内に記録マークに対応する空洞が形成されることがわかる。また、この場合、スペースに相当する領域には実質的に空洞が形成されず、図1(B) のA $3O_{\times}$ 層に比べ、記録マークに相当する空洞の外形がより明瞭となっていることがわかる。 さらに、図14(B) および図14(C) から、PtO、層では、記録時に空洞内に析出したPt粒子41は、4mWの高パワーで再生しても、形態、粒径、析出密度がほとんど変化しないことがわかる。

[0017] 以上の結果から、まず記録メカニズムの考察を行う。A3〇×からなる贵金属酸化物層4 では、記録時(記録パワーレベルのレーザーピームを照射時)にA9〇× ↑A9+×/2 〇2の分解と光吸収層5の結晶化とが起こる。記録時に発生した酸窯がス(〇2)は、贵 金属酸化物層4内で体積膨張を起こして貴金属酸化物層4を変形させるとともに第2誘電 体 唇 3 2 と 光 吸 収 層 5 と を 押 し 上 げ る。 ま た 、 P 七 〇 , か ら な る 贵 金 属 酸 化 物 層 4 に お い ても、同様な分解が生じる。その結果、記録パワーレペルのレーザーピームを照射した部 位では、第2誘電体層32が図中の上方に突き出すように湾曲すると共に、その周囲に比 べ光吸収層5の厚さが薄くなり、これによりこの部位は記録マークとして機能することに なる。形成された空洞内には口。が封入されていると考えられる。このメカニズムが働く ためには、貴金属酸化物が貴金属と〇~とに分解すること、分解によって発生した〇~が 贵 金 属 属酸 化 物 層 4 を 変 形 さ せ る こ と 、 す な わ ち 第 2 誘 電 体 層 3 2 と 光 吸 収 層 5 も 変 形 さ せること、の2つのプロセスが必要となる。記録の際に、典型的な相変化記録材料からな る光吸収層 5 が全面的に結晶化を起こしていることから、この記録メカニズムは、結晶質 と非晶質との反射率の違いに基づいて記録マークを検出する相変化型記録媒体における記 録メカニズムとは異なる。

【0018】 次に、再生メカニズムの考察を行う。図1 (C) から、超解像再生によりA 9 粒子4 0 が

多量に析出することが明らかとなった。記録時にA90× からA9+×/202への分解によって生成したA9は、図1(B)に示されるように、一部が凝築してA9粒・子40となる。図1(B)からは確認できないが、凝築しなかったA9は、超微粒子の形で空間に付着していると考えられる。この状態において、ある程度以上のパワーをもつ再生レーサービームを照射すると、A9の超微粒子が凝集し、TEMによって観察可能なサークで、このA9粒子が、近接場光を散乱するプロープと切り、前記JPn・J.APPI・PLYS・VOI・89(2000)PP・980~981に記載されたA9プロープと同様に機能して近接場光を伝搬光に変換し、超解像再生を可能にするものと考えられる。

[0019]

図 1 (B) および図 1 (C) では、マーク長およびスペース長がともに 2 0 0 n m と短いため、マークでの 0 2 発生による貴金属酸化物 4 の変形がスペースにも影響を及ぼした結果、スペースに相当する領域も空洞となっている。しかし、より長いマーク長およびより長いスペース長をもつ記録マーク列を記録したところ、スペースにおいて貴金属酸化物 4 内に空洞は形成されず、また、マークにおいて空洞の高さは一定であった。

[0020]

本発明では、再生時のレーザーピーム照射によって貴金属酸化物層4の空洞内にいったん析出した貴金属粒子は、再生後においても消失することはない。したがって、2回目以降の再生に際してさらに貴金属粒子を析出させる必要はない。ただし、4mWのパワーで再生して図1(C)に示される状態となった後、再生パワーを1mWまで低下させたところ、CNRが得られなくなったので、2回目以降の再生に際しても、超解像再生が可能となる強度のレーザーピームを照射する必要がある。

[0021]

なお、 贵金属粒子の析出は、 再生レーザーピームの 照射によって行う 必要はなく、 再生前に、 贵金属粒子析出のためにレーザーピームを 照射しておいてもよい。

[0022]

また、図1(B)および図1(C)に示す例では、記録時に貴金属粒子がわずかに析出しているが、記録時における贵金属粒子の析出昼はさらに多くてもよい。 たとえば、図14(B) および図14(C)に示されるように、記録時に貴金属粒子が多昼に析出して、再生時など、その後のレーザービーム照射時には貴金属粒子の析出密度がほとんど変化しなくてもよい。また、記録時に析出した貴金属粒子の結晶構造や粒径が、再生時など、その後のレーザービーム照射時に変化してもよい。

[0023]

記録時あよび超解像再生時には、貴金属酸化物層4を透過したレーザービームが光吸収層5には、貴金属酸化物層4を透過したレーザービームを属が出て、レーザービームを開発するとが発酵化物層4に対対のアレーザービームを貴金属に関係して、レーザービームのアワーを設定を表慮して、レーザービームのアワーを対対する場合、光吸収層5による反射がよび吸収を考慮して、レーザービームのアワーを対対する必要があり、光吸収層5による反射がよるがある。また、光吸収層5に積料を引きいまり、光吸収層5に直接レーザービームは対対なる場合、貴金属酸化物層4に記録マークが形成されずに光吸収層5に非晶質とする記録マークが形成されることがある。その場合、本発明が特徴とする記録がよりによるなる。

[0024]

なお、本発明は、媒体が光吸収層5を有しない場合も包含する。その場合、記録時および再生時のいずれにおいても、レーサービームは媒体のどちらの面から入射させてもよい。

[0025]

ところで、特許第3157019号公報および特許第3071243号公報には、酸化銀からなる記録層を有し、記録ビーム照射により酸化銀がA9と〇2とに分解されて記録層中に空隙が形成される光記録媒体が記載されている。これらの光記録媒体は、記録時に酸化銀層中に空隙が形成される点で本発明が適用される媒体と類似する。しかし、これらの

10

חמ

30

40

公報では、解像限界付近の寸法をもつ微小な記録マークの再生について全く着目しておらず、また、これらの公報の実施例では、再生レーザーピームとして波長780mm、パワーの、5mWのものを用いているが、この程度の再生パワーではA9粒子を析出させることはできないため、超解像再生は不可能である。

[0026]

[0027]

[0028]

本発明では、記録時に、貴金属酸化物を分解して貴金属酸化物層中に空洞を形成し、再生前または少なくとも初回の再生時に、貴金属粒子を不可逆的に析出させる必要がある。記録パワーおよび/または再生パワーが低すぎると、このような記録/再生メカニズムが十分に働かなくなり、高CNRが得られない。一方、記録パワーおよび/または再生パワーが高すぎると、媒体の耐久性に影響を与え、媒体が損傷することがある。したがって、記録パワーおよび再生パワーには、最適値が存在する。

[0029]

ただし、短波長のレーザーピームを開口数の大きり光学系で照射すると、ピームスポット内のエネルギー密度が高くなるので、波長および開口数が異なる条件では、レーザーピームのパワーが同じであってもそれが記録時および再生時に貴金属酸化物層に与える影響は異なる。また、貴金属酸化物層や光吸収層など、媒体を構成する各層の構成材料や厚さが異なる場合、レーザーピームのパワーが同じであってもそれが記録時および再生時に貴金属酸化物層に与える影響は異なる。

[0080]

したがって、本発明において記録パワーおよび再生パワーは、高CNRが得られるように実験的に決定すればよい。なお、本発明では、好ましくは25dB以上、より好ましくは40dB以上のCNRが得られることが望ましい。

[0081]

以下、本発明の記録/再生方法が適用される媒体について、詳細に説明する。

[0032]

図2に示す媒体構造

本発明の光記録媒体の構成例を図2に示す。この媒体は、基板2上に、第1誘電体層31、貴金属酸化物層4、第2誘電体層32、光吸収層5および第3誘電体層33をこの順で有する。

[0033]

贵金属酸化物唇4

記録前の媒体において、贵金属酸化物層4は贵金属酸化物を含有し、好ましくは、実質的に贵金属酸化物だけがら構成される。

[0084]

贵金属酸化物層には、2種以上の贵金属酸化物が含有されていてもよい。その場合、贵金属酸化物層は単層構造であってもよく、それぞれ少なくとも1種の贵金属酸化物を含有する層を複数積層した積層構造であってもよい。ただし、贵金属酸化物層に2種以上の贵金

50

属酸化物が含有される場合、記録時に2種以上の贵金属酸化物のすべてが同時には分解し ないことがあり、また、再生時に2種以上の贵金属のすべてが同時には凝築しないことが あり、これらにより記録/再生特性が惡影響をうけることがある。したがって、貴金属酸 化物層には贵金属酸化物が1種だけ含有されることが好ましい。

[0035]

本発明で用いる贵金属の種類は特に限定されず、前述した記録/再生メカニズムは、どの 贵金属を用いた場合でも機能するが、酸化物の形成のしやすさ、酸化物の安定性、可視光 による近接場光の発生効率の観点から、白金、銀およびパラジウムの少なくとも1種が好 ましく、銀および/または白金がより好ましく、より高いCNRが得られ、かつ再生耐久 性が高くなることから、特に白金が好ましい。

10

[0036]

白金酸化物を用いる場合、これをPtO,で表したとき、微小な記録マークを再生する際 に高いCNRを得るためには、好ましくは

0. 5 ≦ ソ、より好ましくは

1 ≤ У

とする。ただし、メが大きいと、解像限界よりマーク長が大きい記録マークを再生する際 のCNRが低くなってしまうため、様々な長さの記録マークを含む記録マーク列を再生す る際に高い出力を得る友めには、好ましくは

メ≦4、より好ましくは

 $\times < 3$

である。また、PtOyの組成は、再生耐久性にも関わる。解像限界より小さり記録マー クの再生耐久性を十分なものとするためには、すなわち繰り返し再生によるCNR低下を 抑えるためには、好ましくは

1 ≤ Y

とし、解像限界よりマーク長が大きい記録マークの再生耐久性を十分なものとするために は、好ましくは

2 < Y

とする。

[0037]

銀酸化物を用いる場合、これをA30xで表したとき、微小な記録マークを再生する際に 高いCNRを得るためには、好ましくは

5 ≤ x ≤ 1.5、より好ましくは、

 $0.5 \leq \times \leq 1$

である。×が小さすぎると高CNRが得られにくく、×が大きすぎるとA9Oxが不安定 となるため、保存耐久性および再生耐久性が低くなりやすり。

[0038]

パラジウム酸化物を用いる場合、これをPdOzで表したとき、微小な記録マークを再生 する際に高いCNRを得るためには、好ましくは

1. $0 \le z \le 1$. 5

である。Eが小さすぎると高CNRが得られにくい。一方、成膜プロセスの都合上、Eが 1.5を超えるパラジウム酸化物膜を形成することは困難である。

40

[0039]

なお、 贵金属酸化物層4の組成は、たとえば蛍光X線分析により測定することができる。 [0040]

贵金属酸化物層4の厚さは、好ましくは1~80mm、より好ましくは2~20mmであ る。 贵 金 属 酸 化 物 層 4 が 菏 す ぎ る と 、 連 続 膜 と す る こ と が 困 難 と な り 、 安 定 し た 記 録 / 再 生特性が得られにくい。一方、貴金属酸化物層4が厚すぎると、高いCNRが得られなく せる。

[0041]

なお、 図 2 か 5 光 吸 収 層 5 を 取 り 去っ 友 構 造 (図 5 に 示 す 構 造) も 、 本 発 明 に 包 含 さ れ る

。この構造の媒体では、レーザーピーム照射の際に貴金属酸化物局4が十分には昇温しにくく、その結果、十分に高いCNRが得られにくい。そのため、光吸収層5を設けない構造においては、貴金属酸化物層4を厚くして光吸収率を高めることが好ましい。この構造における貴金属酸化物層4の好ましい厚さは、20~100mmである。この場合に貴金属酸化物層4が厚すずると、貴金属酸化物層4が不安定となって再生耐久性が低くなりやすい。

[0042]

贵金属酸化物層4の形成方法は特に限定されず、スパッタリング、蒸着などの物理的気相堆積法(PVD)や、化学的気相堆積法(CVD)を用いることができる。これらのうちでは、 貴金属ターグットを用い、酸案を反応がスとして用いる反応性スパッタリング法が好ましい。

10

[0043]

光吸収層5

光吸収層 5 は、再生時にレーザーピームを吸収して昇温することにより、隣り合う贵金属酸化物層 4 を昇温して贵金属析出を促進する。贵金属酸化物層 4 は、記録/再生用のレーザーピームに対する透明性が高いため加熱されにくいので、光吸収層を設けないと十分に高いCNRを得ることが困難となる。

[0044]

光吸収層 5 は、レーザービーム照射により十分に昇温するように構成する。そのためには、光吸収層 5 を、吸収係数の高いものとしたり、熱伝導率の低いものとしたりすればよい。また、本発明では前述したメカニズムで空洞形成により記録マークを形成する必要があるため、空洞形成を妨げないように、光吸収層 5 を変形しやすいものとすることが好ましい。

20

[0045]

光吸収層 5 の構成材料としては、金属および半金属から選択された 1 種または 2 種以上の元案を含む金属または合金(金属間化合物が包含される)を主成分とするものが好ましく、光吸収層 5 に要求される上記特性を実現しやすいことから、少なくとも 8 b および/または T e を含有する合金が好ましい。

[0046]

Sbおよび/またはTeを含有する合金の組成としては、

30

式I (SbaTe1-a)1-bMb

で表されるものが好ましい。上記式Iにおいて、元案MはSbおよびTeをされてれ除く 元案を表し、のおよびbは原子比を表し、好ましくは

 $0 \le \alpha \le 1$

 $0 \le b \le 0$. 25

である。元案Mの含有量を表すbが大きすぎると、光吸収層に要求される前記特性が不十分となりやすい。元案Mは特に限定されないが、友とえばIn、Ag、Au、Bi、Se、Al、P、Ge、H、Si、C、V、W、Ta、Zn、Ti、Sn、Pb、Pdあよび希土類元案(Sc、Yあよびランタノイド)から選択される少なくとも1種が好ましい。

4(

[0047]

なお、上記式 I で表される組成をもつ合金には、相変化記録材料として知られている合金が含まれる。相変化記録材料は、結晶質時の反射率と非晶質時の反射率との相違を利用して、非晶質または結晶質からなる記録マークを読み出す媒体の記録材料として使われる合金である。 ただし、 本発明における光吸収層 5 は、 結晶質時の反射率と非晶質時の反射率との相違を利用する相変化型記録層としては使用されない。

[0048]

光吸収層 5 が相変化記録材料がらなり、かつ、非晶質である場合において、貴金属酸化物層 4 に短い記録マークだけを記録する際には、記録時に光吸収層 5 面内への熱拡散により、光吸収層 5 は記録トラック方向に連続的に結晶化される、すなわちマーク間(スペース)においても光吸収層 5 は結晶化されるため、再生時に問題は生じない。しかし、貴金属

酸化物層4に長いスペースを形成する際には、スペース中央付近において光吸収層5が非晶質のまま残ることがある。非晶質のまま残った領域は、再生時に結晶化することがあり、この結晶化により再生信号に乱れが生じることがある。

[0049]

光吸収層 5 が非晶質である場合に生じるこのような再生信号の乱れを防ぐためには、贵金属酸化物層 4 に記録する前に、光吸収層 5 の全域を結晶化しておくことが好ましい。この結晶化は、相変化型媒体における記録層の全面結晶化(初期化)と同様に、レーザーピーム照射によって行うことができる。ただし、光吸収層 5 の結晶化処理に際しては、贵金属酸化物層 4 において貴金属酸化物の分解が生じないように処理条件を設定する必要がある

10

[0050]

光吸収 唇 5 の厚さは、薄すぎると十分な光吸収率を確保することが困難となり、厚すぎると記録時に変型しにくくなるため、好ましくは 2 ~ 2 0 0 n m、より好ましくは 1 0 ~ 1 0 0 n mとする。

[0051]

光吸収層5の形成方法は特に限定されず、前記したPVD法やCVD法を用いることができる。

[0052]

第1誘電体局31は、記録/再生時に貴金属酸化物局4から伝わる熱を面内方向に逃がすことにより基板2を保護するために、また、媒体の反射率を制御するために設けられる。第2誘電体局32は、CNR向上および貴金属酸化物局4の保護のために設けられる。第3誘電体層83は、光吸収層5を保護するために設けられる。第2誘電体層32は、記録時に貴金属酸化物層4での空洞形成に伴って変形する必要があるため、変形しやすり構成とすることが好ましい。

[0053]

各誘電体層の厚さは、その機能が十分に発揮されるように適宜決定すればよいが、通常、 第1誘電体層31は10~300mm、第2誘電体層32は5mm以上100mm未満、 好ましくは10~60mm、第3誘電体層33は10~200mmであることが好ましい 。第2誘電体層32が厚すぎても薄すぎても、超解像再生時のCNRが低くなってしまう

30

[0054]

各誘電体層に用いる誘電体としては、例えば、Si、Ge、区n、AI、希土類元素などから選択される少なくとも1種の金属成分または半金属成分を含む各種化合物が好ましい。化合物としては、酸化物、窒化物または硫化物が好ましく、これらの化合物の2種以上を含有する混合物を用いることもできる。ただし、第2誘電体層32を変形しやすくするためには、窒化ケイ案をはじめとする窒化物は好ましくない。

[0055]

なお、 第3誘電体層33上に、媒体の保護を目的として樹脂製の保護層を設けてもよい。また、 光吸収層5 が相変化材料から構成される場合には第3誘電体層33を設けることが好ましいが、 第3誘電体層33を設けることは必須ではなく、 光吸収層5 に接して樹脂保護層を形成してもよい。

[0056]

これらの誘電体層の形成方法は特に限定されず、前記したPVD法やCVD法を用いることができる。

[0057]

基 极 2

基板 2 は、媒体の剛性を維持するために設けられる。基板 2 の厚さは、通常、 0 . 2 ~ 1 . 2 m m 、 好ましくは 0 . 4 ~ 1 . 2 m m とすればよい。基板 2 には、通常、トラッキングのためのグループ(案内溝)を設ける。

[0058]

なお、本発明では、 第1誘電体層31から第3誘電体層33までの各層を、 図2に示す箱 層順とは逆に基板上に積層してもよい。

[0059]

基板 2 側からレーザーピームを媒体に入射させる場合には、透光性材料から基板 2 を構成する。基板 2 の構成材料は、必要とされる剛性や透明性などに応じ、 樹脂、ガラス、 金属、セラミック等の各種材料から選択すればよい。

[0060]

図3に示す媒体構造

図3に示す媒体は、図2に示す媒体の第3誘電体層33上に、反射層6を設けた構造である。反射層6を設ける場合、記録/再生用のレーザーピームは、図中の下側から媒体に入射させる。

[0061]

反射唇 6 を設けることにより、解像限界より大きなマーク長をもつ記録マークの再生出力を向上させることができる。反射唇 6 を設けない構造では、光吸収層 5 と第 3 誘電体層 3 3 との界面を通過した光はすべて媒体の外側へ透過する。そのため、近接場光を使わずに伝搬光の反射を検出することにより読み出される記録マーク、すなわち、超解像再生ではなく通常再生が可能な寸法の記録マークでは、CNRが大きくならない。これに対しなりを消磨 6 を設ければ、第 3 誘電体層 3 3 と反射層 6 との界面で反射した光とその他の界面で反射した光との干渉効果が利用できるようになるので、伝搬光だけで再生することのできる大きさの記録マークのCNRが増大するものと考えられる。

[0062]

ただし、反射層 6 を厚くすると、反射層 6 で反射して光ピックアップに戻る伝搬光の強度が高くなる結果、貴金属酸化物層 4 において近接場光から変換されて光ピックアップに戻る伝搬光の強度が相対的に低くなるため、超解像再生の対象となる微小な記録マークのCNRが低くなってします。したがって、反射層 6 の厚さは、大きな記録マークあよび微小な記録マークの双方において十分なCNRが得られるように設定することが好ましい。具体的には、反射層 6 構成材料に応じて実験的に決定すればよいが、通常、 1 ~ 1 0 0 n m 、特に 2 ~ 1 5 n m とすることが好ましい。

[0063]

反射層 6 は、A I 、 A u 、 A 9 、 P t 、 C u 、 N i 、 C r 、 T i 、 S i 等の金属または半金属の単体や、金属または半金属を 2 種以上含有する合金がら構成すればより。

[0064]

反射唇6の形成方法は特に限定されず、前記したPVD法やCVD法を用いることができる。

[0065]

図4に示す媒体構造

図4に示す媒体は、図2に示す媒体の第1誘電体層31と貴金属酸化物層4との間に、析出促進層7を設けた構造である。

[0066]

貴金属酸化物局4に接触する局の材料に依存して、再生時の貴金属粒子の析出温度が変化する。一方、再生耐久性の観点からは、超解像再生のための再生パワーは低いほど好ましい。そのため、貴金属酸化物局4に接して、貴金属粒子の析出温度を低下させる機能をもつ局を設けることが好ましい。この局は、媒体のトータルな光学的設計や熱的パランスを損なわない程度の厚さとすることが好ましい。析出促進層7は、このように再生感度を向上させる機能をもつ層であり、これを設けることにより、設けない場合に比べてより低い再生パワーで同等のCNRが得られるようになる。

[0067]

析出促進層7は、たとえば窒化ケイ案から構成し、厚さは2~20mmとすることが好ましい。

40

20

30

[0068]

析出促進層7の形成方法は特に限定されず、前記したPVD法やCVD法を用いることができる。

[0069]

なお、図3に示す反射層6と図4に示す析出促進層7とを、ともに設けてもよい。

[0070]

図5に示す媒体構造

図5に示す媒体は、図2に示す媒体から光吸収層5および第3誘電体層33を取り去った 構造である。

[0071]

この構造の媒体でも、超解像再生は可能であり、また、再生耐久性は良好である。 ただし、高いCNRを得ることは困難である。

[0072]

【実施例】

[0073]

この評価装置では、低分解能ピックアップから出射されたレーザーピームは、 基板側から 貴金属酸化物層4に入射し、高分解能ピックアップから出射されたレーザーピームは、 基板 似 な は 反 対側 から 貴金 属酸 化物 層 4 に 入射する。 その た め、 この 評価 装置では、 貴金 属酸 化物 層 4 に 記録 マーク 列 を、 分解能の 異なる 2 つの ピックアップで され でれている 2 とが 可能である。 たとえば、配列ピッチ 4 0 0 n m (マーク長 2 0 0 n m)の 記録マーク 列の再生は、 入 = 6 3 5 n m、 N A = 0 . 6 0 の 低分解能 ピックアップでは 通常 再生 に 相 当 する。

[0074]

したがって、両方のピックアップにおいてCNRが得られないことは、読み取り可能な記録マークが形成されなかったことを意味する。また、繰り返し再生に伴ってCNRが低下することは、繰り返し再生に伴って記録マークが消滅したことを意味する。また、高分解能ピックアップでは通常再生が可能で、低分解能ピックアップでは超解像再生が必要なす法の記録マークを再生する際に、低分解能ピックアップを用いた超解像条件でのみCNRが得られないことは、記録マークは存在しているが超解像再生メカニズムが働いていないことを意味する。

[0075]

なお、以下の実施例では、特に断りのない限り、記録は低分解能ピックアップにより行った。

[0076]

実施例1-1(図2の構造:貴金属酸化物A90、)

図 2 に示すように、基板 2 / 第 1 誘電体 B 8 1 / 贵 金 属酸 化物 B 4 / 第 2 誘電 体 B 8 2 / 光 吸 収 B 5 / 第 3 誘電 体 B 8 3 か 5 な 3 箱 B 構造 E 有 F 3 光 F 7 ス ク サ ン プ ル E 形 成 し た 。 各 B の 組 成 お よ び 厚 す は 、 ポ リ カ ー ポ ネ ー ト 基 板 (0 . 6 mm) / 又 n S - S i O 2 (4 0 n m) / A 9 - I n - S b - T e (6 0 n m) / 又 n S - S i O 2 (1 0 0 n m) と し た 。 かっこ 内 は 厚 さ で あ 3 。 又 n S - S i O 2 B は 、 モル 比 で 表 し た 組 成 か (又 n S) 8 5 (S i O 2) 1 5 で あ 3 タ ー グ ッ ト を A ケ 雰 囲 気 中 で ス パ ッ タ リ ン グ す 3 こ と に よ り 形 成 し た 。 A 9 O × B は 、 A

50

10

30

 $r/O_2=1$ 0 S C C m / 1 0 S C C m の流量比の混合がス雰囲気中でA ターグットをスパッタリングすることにより形成した。形成されたA 8 O $_{\rm X}$ における \times は 1 であった。A 9 $_{\rm Y}$ 1 N $_{\rm Y}$ 6 S $_{\rm X}$ 6 S $_{\rm X}$ 6 S $_{\rm Y}$ 7 (モル%) ターグットをAケ雰囲気中でスパッタリングすることにより形成した。

[0077]

サンプル形成後、サンプルを線速度 6 m/Sで回転させながら、記録対象トラックに対し、低分解能ピックアップにより 1 . 2 mWのパワーのレーサービームを 8 秒間連続照射することにより、光吸収層 5 を結晶化させた。なお、特に断りのない限り、以下の実施例においてもこの実施例と同様にして、記録/再生特性を評価する前に光吸収層 5 を結晶化させた。

10

[0078]

このサンプルに、記録パワー10mWで、配列ピッチ200mm~1. 8μm(マーク長100~800mm)の記録マーク列をせれせれ記録した後、低分解能ピックアップを用いて再生パワーPド=1mWまたは4mWで再生し、CNRを測定した。結界を図6に示す。

[0079]

図 6 から、マーク 長 4 0 0 n m 未満(0 . 8 7 2 / N A 未満)の記録マークからなる記録マーク列を再生する際に、再生パワーを 4 m W とすることにより 特 異的に C N R が増大していることがわかる。特に、マーク長 2 0 0 n m の記録マークからなるマーク列では、 4 1 よ B という高い C N R が 得られている。

20

[0800]

[0081]

前記した図1(B)および図1(C)にそれぞれ示すTEM写真は、この実施例と同条件で記録/再生を行った実験におけるサンプル断面写真である。ただし、その実験に際しては、記録前に光吸収層5は結晶化させなかった。

[0082]

<u>比較例1(図2の構造:光吸収層5への相変化型記録)</u> 実施例1-1と同様にしてサンプルを作製した。ただし、光吸収層5は結晶化させなかった。

30

[0083]

このサンプルに対し、高分解能ピックアップを用いて第3誘電体層33側からレーザーピームを入射させて、配列ピッチ400mm(マーク長200mm)の記録マーク列を記録パワー6mWで記録し、高分解能ピックアップを用いて0.7mWのパワーで再生したところ、44dBのCNRが得られた。

[0084]

次に、低分解能ピックアップを用いて4mWのパワーで連続的に再生したところ、初期には22dBのCNRが得られたが、数秒以内に信号が完全に消滅した。その後、高分解能ピックアップを用いて0.7mWのパワーで再生したところ、CNRは得られなかった。

40

[0085]

4mWのパワーのレーザーピームを連続的に照射したときに記録マーク列が消滅したことがら、この比較例では、非晶質の光吸収層 5 に結晶質記録マークが形成される相変化型記録がなされていると考えられ、この記録マーク列に対し、低分解能ピックアップで母金属酸化物層4にA9粒子を析出させながら超解像再生を行ったものと考えられる。すなわち、この比較例における記録/再生方法は、相変化型記録を行っている点で、前記JPn.J.APP!.PLyS.VOl.89(2000)PP.980-981に記載されている方法に近い。この比較例1と上記実施例1-1との比較から明らかなように、相変化型記録を行った場合には、得られるCNRが低くかつ再生耐久性も劣る。

[0086]

実施例1-2(図2の構造:贵金属酸化物PtOょ)

実施例 1-1 における貴金属酸化物層 4 を P 七 O_y (4 n m)に替えたサンプルを作製した。 P 七 O_y 層は、 P 七 9 ー 9 リンプすることにより形成した。 P 七 0_y における y は 2 であった。

[0087]

このサンプルについて、記録パワー14mWで、配列ピッチ160mm~1.6μm(マーク長80~800mm)のマーク列をそれぞれ記録し、低分解能ピックアップを用いて再生パワーPr=1mWまたは4mWで再生した。結果を図7に示す。

[0088]

図 7 において、再生パワーPF=1mWのとき、マーク長が400mm(0.87 入/NA)より小さくなるとCNRが急激に減少し、解像限界より小さい200mmのマークではCNRが得られていない。これに対し、再生パワーPF=4mWでは、超解像再生が必要な微小な記録マークであっても、十分に高いCNRが得られている。具体的には、マーク長150mm以上の全ての記録マークで、40 d B 以上のCNRが得られている。

[0089]

A P O x を用いた図6とP t O y を用いた図7とを比較すると、超解像再生が可能な再生パワーP r = 4 m W のとき、全てのマーク長において図7のほうがCNRが高いことがわかる。したかって、貴金属酸化物層4を構成する貴金属酸化物としては白金酸化物が望ましい。

[0090]

前記した図14(A)、図14(B)および図14(C)にそれぞれ示すTEM写真は、この実施例と同条件で記録/再生を行った実験におけるサンプル断面写真である。ただし、その実験に際しては、記録前に光吸収層5は結晶化させなかった。

[0091]

実施例1-3(図2の構造:貴金属酸化物PdOz)

[0092]

このサンプルについて、高分解能ピックアップと同一の光学系を用いて、基板側から記録パワー11mWで、配列ピッチ100~800mm(マーク長50~400mm)のマーク列をせれぞれ記録し、高分解能ピックアップを用いて、基板側から再生パワーPF=1mWまたは4mWで再生した。結果を図15に示す。

[0098]

図 1 5 において、再生パワーアド= 1 mWのとき、マーク長が200nmより小さくなるとCNRが急激に減少し、解像限界より小さい 1 5 0 nmのマークではCNRがほとんど得られていない。これに対し、再生パワーアド= 4 mWでは、超解像再生が必要な微小な記録マークであっても、十分に高いCNRが得られている。具体的には、マーク長100nm以上の全ての記録マークで、35 dB以上のCNRが得られている。

[0094]

なお、同一のサンプルについて低分解能ピックアップを用いて記録再生を行ったところ、記録パワー12mW、再生パワーPr=4mWの条件で、解像限界よりも小さい200nmのマークで42dBのCNRが得られた。

[0095]

<u>実施例1-4(図2の構造:PtO、層の酸緊含有量による比較)</u>

実施例1-2の構造において、PtOヶ唇形成に際し流量比AF/O₂を制御して、Yの相異なるPtOヶ唇を有する複数のサンプルを作製した。各サンプルにおけるYの値と流量(単位:Sccm)の比とは、

•

~~

30

```
y = 0  A r / O_2 = 1 0 / 0.
```

y = 0. 75: Ar/O₂ = 7. 5/2. 5.

y = 2 : A $r / O_2 = 5$. 0 / 5. 0.

y = 3 : Ar/O₂ = 2.5/7.5

である。これらのサンプルに対し、各々の最適記録パワーで、配列ピッチ160mm~1. 6 μm(マーク長80~800mm)の記録マーク列をそれぞれ記録し、低分解能ピックアップを用いて4mWの再生パワーで再生した。結果を図8に示す。

[0096]

また、図9および図10に、配列ピッチ400nm(マーク長200nm)の記録マーク列および配列ピッチ1.6μm(マーク長800nm)の記録マーク列を繰り返し再生したときのCNRの変化をそれぞれ示す。図9および図10から、様々な長さの記録マークにおいて良好な再生耐久性を得るためには、メを大きくしたほうがよいことがわかる。

[0097]

実施例1-5(図2の構造: PdO。唇の酸緊含有量による比較)

実施例 1-8の構造において、 $P d O_z$ 層形成に際し流量比 $A F / O_2$ を制御して、 $Z O_z$ 相異なる $P d O_z$ 層を有する複数のサンプルを作製した。 A F V J J J C F V

 $y = 0.82 : Ar/O_2 = 8.5/1.5$.

 $y = 1 \cdot 10 : Ar/O_2 = 5 \cdot 0/5 \cdot 0$

 $y = 1. 12 : Ar/O_2 = 1. 0/9. 0$

である。これらのサンプルに対し、高分解能ピックアップを用いて、各々の最適記録パワーで、配列ピッチ200~600mm(マーク長100~800mm)の記録マーク列を されてれ記録し、高分解能ピックアップを用いて4mWの再生パワーで再生した。結果を 図16に示す。

[0098]

図16から、解像限界よりも小さいマークで高いCNRを得るためには、1. 0 ≦ Z とすることが好ましいことがわかる。また、この結果からは、Z の上限は特に限定されないが、成膜時に雰囲気がス中にあける酸素の比率を著しく高くしても、1. 5 < Z となるようなパラジウム酸化物層を得ることは困難であることがわかった。

[0099]

実施例 1 - 6 (図 2 の構造: P t O 、層 と A P O 、層 と の 比較)

[0100]

図11から、貴金属酸化物層4としてPtOヶ層を用いたサンプルにおいて、再生耐久性が大幅に向上することがわかる。PtOヶ層では、再生時に析出した貴金属粒子の形状およひ大きさが、高パワーで繰り返し再生を行っても変動しにくく安定であると考えられる

[0101]

実施例1-7(図2の構造: P + O 、唇の膜厚による比較)

PtO、からなる貴金属酸化物局4をソ=3となる条件で形成し、その膜厚を4~30nmの範囲内で変更したほかは実施例1-4と同様にしてサンプルを作製した。これらのサンプルに、それぞれの最適条件で配列ビッチ400nm(マーク長200nm)の記録マーク列を記録し、低分解能ビックアップを用いて4mWの再生パワーで再生し、CNRを測定した。各サンプルのPtO、層の厚さとCNRとの関係は、「厚さ:CNR」の形で表して、

4 n m : 4 4 d B .

50

30

8 n m : 4 1 d B . 1 2 n m : 8 0 d B . 1 6 n m : 2 9 d B . 1 8 n m : 2 8 d B . 3 0 n m : 2 7 d B

であった。 【0102】

実施例1-8(図2の構造:PdOx層の膜厚による比較)

PdOzからなる貴金属酸化物層4を医=1.10となる条件で形成し、その膜厚を2~15mmの範囲内で変更したほかは実施例1-5と同様にしてサンプルを作製した。これらのサンプルに、高分解能ピックアップを用いて、されざれの最適条件で配列ピッチ300mm(マーク長150mm)の記録マーク列を記録し、高分解能ピックアップを用いて4mWの再生パワーで再生し、CNRを測定した。各サンプルのPdOz層の厚さとCNRとの関係は、「厚さ:CNR」の形で表して、

2 n m : 2 6 d B . 4 n m : 3 5 d B . 1 0 n m : 3 2 d B . 1 5 n m : 2 6 d B

であった。

[0 1 0 3]

実施例1-9(図2の構造:光吸収層5の構成材料による比較)

光吸収層5を8i、AuまたはWで構成したほかは実施例1-1と同様にして作製したサンプルに、記録パワー9mWで配列ピッチ400nm(マーク長200nm)の記録マーク列を記録し、低分解能ピックアップを用いて4mWの再生パワーで再生したところ、光吸収層5構成材料とCNRとの関係は、

8 i : 1 9 d B . A u : 2 0 d B . W : 2 4 d B

であった。

[0104]

[0105]

実施例1-10(図2の構造:第2誘電体層32の構成材料による比較)

第2誘電体層32を窒化ケイ案がら構成したほかは実施例1-1と同様にして作製したサンプルについて、記録パワー14mWで、配列ピッチ400nm(マーク長200nm)の記録マーク列を記録し、低分解能ピックアップを用いて4mWの再生パワーで再生したところ、CNRは得られなかった。

[0106]

また、上記記録マーク列を高分解能ピックアップを用いて 0 7 mWの再生パワーを再生したところ、CNRは得られなかった。 すなわち、通常再生も不可能であった。

[0107]

このように通常再生も不可能であることから、第2誘電体層32を窒化ケイ繋から構成す

20

30

10

E 0

ると、読み取り可能な記録マークを形成できないことがわかる。 窒化ケイ案は、実施例 1 - 1 で用いた区 n S - S i O 2 に比べてはるかに硬い材料であるため、 A 9 O x の分解により生成した O 2 が、記録マークとして機能する空洞を貴金属酸化物層 4 中に形成できなかったためと考えられる。

[0108]

実施例1-11(図2の構造:第2誘電体層32の膜厚による比較)

第2誘電体層32の膜厚を100nmとしたほかは実施例1-1と同様にしてサンプルを作製した。このサンプルに記録パワー11mWで、配列ピッチ400nm(マーク長200nm)の記録マーク列を記録し、低分解能ピックアップを用いて4mWの再生パワーで再生したところ、CNRは得られなかった。

[0109]

また、上記記録マーク列を記録した直後および低分解能ピックアップにより4mWで再生した後のせれぞれにおいて、高分解能ピックアップを用いて0.7mWの再生パワーで再生したところ、いずれの場合も40dB以上のCNRが得られた。

[0110]

実施例2-1 (図3の構造:反射層6の効果)

実施例1-1で作製したサンプルの第8誘電体層33の上に、反射層6として厚さ10mmのA9層またはAI層を形成することにより、図3に示す構造のサンプルを得た。A9層およびAI層は、それぞれA9ターゲットおよびAIターゲットをAF雰囲気中でスパッタリングすることにより形成した。

[0111]

これらのサンプルについて、記録パワー10mWで、配列ピッチ400nm~1. 6μm(マーク長200~800nm)の記録マーク列をされてれ形成し、低分解能ピックアップを用いて4mWの再生パワーで再生した結果を、図12に示す。 なお、図12には、反射層6を設けないサンプルの結果も示してある。

[0112]

図 1 2 から、反射層 6 を設けることにより、解像限界よりも大きな記録マークのCNRが増大することがわかる。

[0118]

実施例2-2(図3の構造:反射層6の膜厚による比較)

反射層 6 を図13に示す厚さとしたほかは実施例 2 -1と同様にしてサンプルを作製した。これらのサンプルについて、それぞれの最適記録パワーで配列ピッチ400mm(マーク長200mm)の記録マーク列を記録し、低分解能ピックアップを用いて4mWの再生パワーで再生した結果を、図13に示す。

[0114]

図 1 3 から、反射層 6 の膜厚が厚くなるほど、超解像再生における C N R が低くなることがわかる。

[0115]

実施例3(図4の構造:析出促進層7の効果)

実施例 1-1 で作製したサンプルの第1誘電体 B 3 1 2 貴金属酸 化物 B 4 2 の間に、析出促進 B 7 2 して厚す 5 n m の 室化ケイ素 B を形成することにより、図 4 に示す構造のサンプルを 得た。 室化ケイ 案 B は、 S は 9- グット 2 と 2 の流 量比の混合 かス 雰囲気中でスパッタリングすることにより 形成した。 室化ケイ 案 2 の組成は 2 は 3 3 4 であった。

[0116]

このサンプルに記録パワー10mWで、配列ピッチ400mm(マーク長200mm)の記録マーク列を記録し、低分解能ピックアップを用いて再生したところ、再生パワーが3mWのときに最大のCNR35dBが得られた。一方、実施例1-1で作製したサンプルでは、CNRが最大となる再生パワーは4mWだったので、析出促進層7を設けることにより、再生感度が向上したことがわかる。

10

90

50

[0117]

実施例4(図5の構造:光吸収層5を設けなり構造)

図 5 に示すように、基板 2 / 第 1 誘電体層 3 1 / 贵金属酸化物層 4 / 第 2 誘電体層 3 2 からなる箱唇構造を有する光ディスクサンプルを形成した。このサンプルは、実施例 1 - 1 のサンプルから、光吸収層 5 および 第 3 誘電体層 3 3 を取り去った構造である。 ただし、贵金属酸化物層 4 の厚さは、 1 8 n m または 6 0 n m とした。

[0118]

贵金属酸化物層4の厚さが18nmであるサンプルに、5~14mWの記録パワーで、配列ピッチ400nm(マーク長200nm)の記録マーク列を記録し、低分解能ピックアップを用いて4mWの再生パワーで再生したところ、CNRは得られなかった。一方、このサンプルに、14mWの記録パワーで、配列ピッチ1.6μm(マーク長800nm)の記録マーク列を記録し、4mWの再生パワーで再生したところ、84dBのCNRが得られた。

[0119]

また、貴金属酸化物層4の厚さが60mmであるサンプルに対し、7mWの記録パワーで、配列ピッチ400mm(マーク長200mm)の記録マーク列を記録し、低分解能ピックアップを用いて4mWの再生パワーで再生したところ、12dBのCNRが得られた。一方、このサンプルに、7mWの記録パワーで、配列ピッチ1.6km(マーク長800mm)の記録マーク列を記録し、低分解能ピックアップを用いて4mWの再生パワーで再生したところ、33dBのCNRが得られた。

[0120]

この結果は、光吸収唇5を設けなくても記録が可能であり、かつ通常再生が可能であることを示している。したがって、貴金属酸化物4自体が記録層として機能することがわかる

[0121]

しかし、貴金属酸化物層4の厚さが18mmであるサンプルでは、400mmのピッチ(記録マーク長200mm)のマークの超解像再生が不可能であり、前記した再生メカニズムが働かなかったと考えられる。一方、貴金属酸化物層4の厚さが60mmのサンプルでは、CNRは低いが超解像再生が可能である。

[0122]

超解像再生においてCNRが得られない、あるいは低くなったのは、以下の理由によると考えられる。まず、通常再生が可能であることから、記録時には貴金属層4がレーザーピームを吸収して昇温し、A90×がA9と0~とに分解して記録マークが形成されたと考えられる。しかし、記録後には貴金属酸化物層4中にA90×がほとんど存在せず、媒体中にレーザーピームの吸収を担う層がなくなってしまったため、再生用のレーザーピームを照射しても貴金属酸化物層4の昇温が不十分となり、A9粒子がほとんど析出しないか、十分には析出しなかったと考えられる。貴金属酸化物層4を厚くした場合に超解像再生が可能となったのは、貴金属酸化物層4の光吸収量が多くなったためと考えられる。

【図面の簡単な説明】

【図1】(A)は、本発明の光記録媒体の構造を示す断面図である。(B)および(C)はせれずれ薄膜構造を示す図面代用写真であって、(A)に示す媒体の断面の透過型電子顕微鏡写真であり、(B)は、記録後に1mWのパワーで再生した後の写真、(C)は、記録後に4mWのパワーで再生し、次いで1mWのパワーで再生した後の写真である。

【図2】本発明の光記録媒体の構成例を示す断面図である。

- 【図3】本発明の光記録媒体の他の構成例を示す断面図である。
- 【図4】本発明の光記録媒体の他の構成例を示す断面図である。
- 【図5】本発明の光記録媒体の他の構成例を示す断面図である。
- 【図6】マーク長とCNRとの関係を示すグラフである。
- 【図7】マーク長とCNRとの関係を示すグラフである。
- 【図8】マーク長とCNRとの関係を示すグラフである。

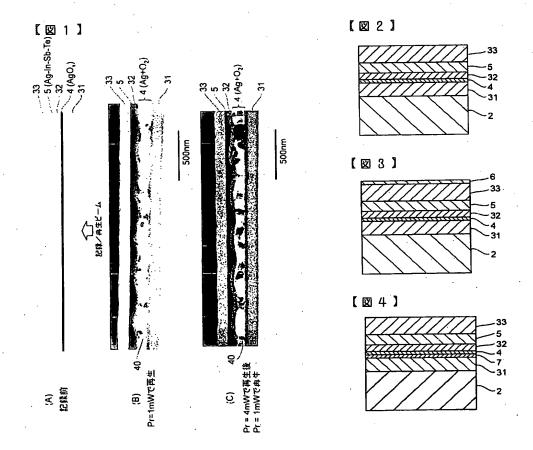
.ZU

30

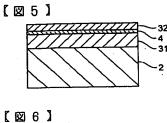
40

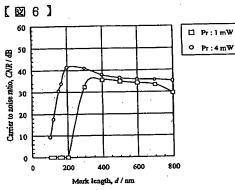
10

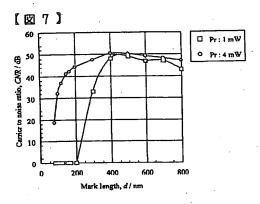
```
【図9】再生回数とCNRとの関係を示すグラフである。
【図10】再生回数とCNRとの関係を示すグラフである。
【図11】再生回数とCNRとの関係を示すグラフである。
【図12】マーク長とCNRとの関係を示すグラフである。
【図13】反射層の厚さとCNRとの関係を示すグラフである。
【図14】(A)は、本発明の光記録媒体の構造を示す断面図である。(B)および(C
)はそれぞれ薄膜構造を示す図面代用写真であって、(A)に示す媒体の断面の透過型電
子顕微鏡写真であり、(B)は、記録後に1mWのパワーで再生した後の写真、(C)は
、記録後に4mWのパワーで再生し、次いで1mWのパワーで再生した後の写真である。
【図15】マーク長とCNRとの関係を示すグラフである。
【図16】マーク長とCNRとの関係を示すグラフである。
【符号の説明】
  基 板
2
3 1
   第 1 誘 電 体 層
   第2誘電体層
3 2
   第3誘電体層
  贵金属酸化物唇
   析出した贵金属粒子(A3粒子)
   析出した贵金属粒子(Pt粒子)
  光吸収層
5
  反射層
  析出促進層
```

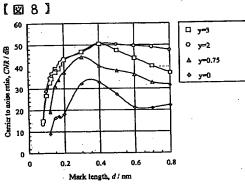


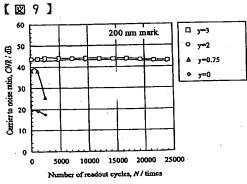
Patent provided by Sughrue Mion, PLLC - http://www.sughrue.com

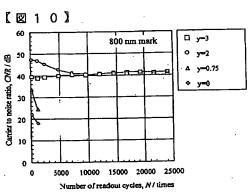


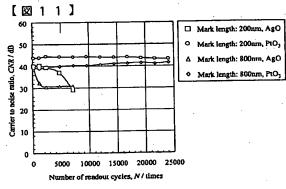


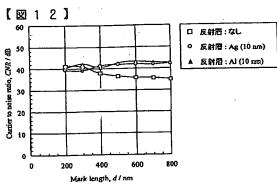


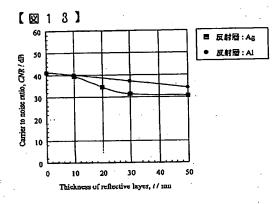


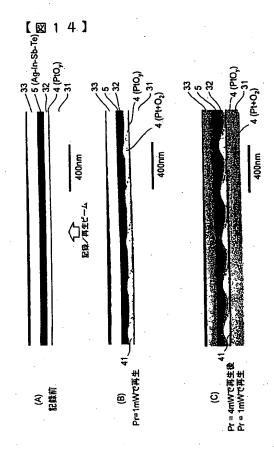


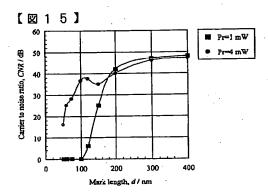


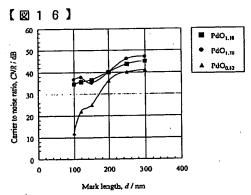












フロントページの続き

(51) [nt. Cl. 7

FΙ

テーマコード(参考)

G11B 7/24 538F B41M 5/26 X

(71)出願人 000005049シャープ株式会社 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(74)代理人 100082865 弁理士 石井 陽一

(72)発明者 菊川 隆 東京都中央区日本橋-丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内

(72)発明者 富永 淳二 茨城県っくは市東1丁目1番1 独立行政法人産業技術総合研究所っくばセンター内

(72)発明者 島 隆之 茨城県つくば市東1丁目1番1 独立行政法人産業技術総合研究所つくばセンター内

(72)発明者 福 昭弘 埼玉県鶴ケ島市富士見6丁目1番1号 パイオニア株式会社総合研究所内

(72)発明者 藤 寛 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内

(72)発明者 金 朱 茨城県つくは市東1丁目1番1 三星電子株式会社内 Fターム(参考) 2H111 EA03 EA12 EA25 EA33 FA11 FA21 FA23 FB17 FB22 FB23 FB25 5D029 JA01 JB25 JB31 JB46 JC02 LA11 LB02 LB03 LB04 MA02

MAOS MA15 WA20 WCO7 WD10